

III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES

5724 *Resolución de 10 de marzo de 2025, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda.*

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación para el Conocimiento madri+d, así como la autorización de la Comunidad Autónoma de Madrid, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2024).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda por la Universidad Politécnica de Madrid, que queda estructurado según consta en el anexo de esta resolución.

Madrid, 10 de marzo de 2025.–El Rector, Óscar García Suárez.

ANEXO

Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda

(Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades)

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia	Créditos
Obligatorias.	42
Optativas.	0
Prácticas Académicas Externas.	6
Trabajo Fin de Grado.	12
Total.	60

Tabla 2. Estructura del plan de estudios

Materias	Carácter
Organización Industrial.	Obligatoria.
Nuevas tecnologías en la industria de la moda.	Obligatoria.
Innovación y liderazgo en la industria de la moda.	Obligatoria.
Empresas responsables en el mercado global.	Obligatoria.
Geografía física y digital.	Obligatoria.
Diseño sostenible en el siglo XXI.	Obligatoria.
Prácticas Profesionales.	Prácticas Académicas Externas.
Trabajo Fin de Máster.	Trabajo Fin de Máster.

Para ampliar información acerca de este plan de estudios se puede acudir a la página Web de la Universidad Politécnica de Madrid: <http://www.upm.es>